# Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

61001042

PUBLICATION DATE

07-01-86

APPLICATION DATE

13-06-84

**APPLICATION NUMBER** 

59121486

APPLICANT:

TOSHIBA CORP;

INVENTOR:

KATAGIRI MASARU;

INT.CL.

H01L 23/48 H01L 23/28

TITLE

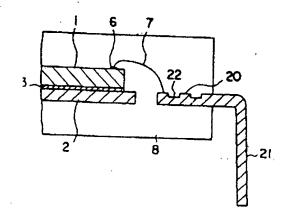
SEMICONDUCTOR DEVICE

ABSTRACT :

PURPOSE: To eliminate the exfoliation of a sealer by improving the sealability of the sealer by utilizing the variation in the thickness of internal leads, thereby eliminating the removal of external leads.

CONSTITUTION: A semiconductor chip 1 is die bonded to a bed 2 of a lead frame, internal leads 20 arranged around the bed 2 are connected with electrodes through metal wirings 7 on the chip 1, and sealed by thermosetting resin 8. External leads 21 continued to the leads 20 are formed out of the resin 8. In this case, a recess 22 is formed on the leads 20. Recesses and projections may be alternately formed on both ends of the leads 20 instead of the recess 22, and a projection may be formed on the leads 20. The above recess or projection is engaged with the resin at the inner leads to increase the contacting area. Accordingly, the leads are hardly removed, and moisture is hardly invaded.

COPYRIGHT: (C) JPO



⑲日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭61 - 1042

`®Int\_Cl\_⁴

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 昭和61年(1986)1月7日

H 01 L 23/48 23/28

7357-5F 7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

❷発明の名称 半導体装置

> 创特 願 昭59-121486

❷出 願 昭59(1984)6月13日

の発 明 南

健

優

川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工場内

の発 明 者 片 **犯出** 

川崎市幸区小向東芝町1 川崎市幸区堀川町72番地

株式会社東芝多摩川工場内

株式会社東芝 砂代 理 弁理士 猪股

外3名

1. 発明の名称

### 2. 特許請求の範囲

半導体チップと、

この半導体チップの周囲に配設されて前記半導 体チップと接続され、かつ前記半導体チップとの 接機部分以外に厚さが変化する部分を設けた内部 リッドと、

この内部リードおよび前記集格回路チップを気 密状態で封止する封止体と、

この封止体から外部に延出し、前記内部リード と迎続した外部リードと、

を備えた半羽体装置。

- 厚さ変化部分が凹部である特許請求の範 囲第1項記載の半導体装置。
- 凹部が内部リードの両面に形成されたも のである特許請求の範囲第2項記載の半導体装置。
  - 凹部がコイニングにより形成されたもの

である特許請求の範囲第2項記載の半段体接置。

- 厚さ変化部分が凸部である特許の収の範 四第 1 項記載の半導体装置の外囲器。
- 凸部が内部リードの両面に形成されたも のである特許請求の範囲第5項記載の半導体装置。
- 7. 凸部がめっきにより形成されたものであ る特許請求の範囲第5項記載の半導体装置。
  - 半導体チップと、

この半導体チップの周囲に配設されて前記半導 体チップと接続され、かつ前記半導体チップとの 接続部分以外に幅および厚さが変化する部分を設 けた内部リードと、

この内部リードおよび前記半導体チップを気密 状態で封止する封止体と、

この封止体から外部に延出し、前記内部リード と連続した外部リードと、

を備えた半導体装置。

幅変化部分が内部リードに形成された質 通孔である特許請求の範囲第8項記載の半導体装 Ø.

特開唱61-1042(2)

10. 幅変化部分が切欠を部である特許請求の範囲第8項記載の半導体装置。

11. 偏変化部分が突迟部である特許請求の 範囲第8項記載の半導体装竄。

12. 幅変化部分が配曲部である特許請求の 範囲第8項記載の半導体装績。

13. 厚さ変化部分が凹部である特許請求の のいざれか。 範囲第8項ないし第12項記載の半導体装置。

14. 厚さ変化部分が凸部である特許請求の のいずれか。 範囲第8項ないし第12項記載の半導体装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 〔発明の技術分野〕

本発明は半導体装置に係り、特に樹脂封止パッケージ、低融点ガラス封止パッケージ等の封止型 外囲器を備えたものに関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

半導体装置の外囲器としては、リードフレーム を用い半導体チップとのウイヤボンディングを行った複封止を行う対止型のものが品質と信頼性の

> れ とり一ドの密替性が向上し引張後度および耐湿性 ド の向上を図ることができる。 の しかしながら、このような形状を採用しても特

しかしながら、このような形状を採用しても特に耐湿性に関しては不充分な場合がある。また、半導体装置の高架紙化に伴ない、内部リードの場についての制限が厳しくなっており、特に第6図(b)および(d)のような形状を採用することは困難である。

(発明の目的)

本発明は上記事的に悩みてなされたもので、 リードの抜けがなく、また、耐湿性のすぐれた半導体装置を提供することを目的とする。

(発明の概要)

上記目的選及のため、本発明においては半次体チップと、この半導体チップの周囲に 配設されて前記半導体チップと接続され、かつ前記半導体チップとの接続部分以外に厚さが変化する部分を設けた内部リードと、この内部リードお よび前記 果 傾回路チップを気密状態で封止する対止体と、この対止体から外部に延出し、前記内部リードと 西

ており、これらは熱硬化性樹脂 8 により封止されている。この樹樹封止体の外部に延出したリードは外部リードと称され、例えばブリント基板との接続に使用される。

近年、樹脂封止技術は著しく改善され、借報性が向上しているが、それでもリードと樹脂との密替性が悪かったり、両名の熱膨脂やが若しく相違した場合には第5図に示すようにはがれ9が生じこのためリード4・5が抜けやすくなり、またこのはがれ9部を通じて空気中の水分が外囲器内部に侵入し半導体装置の信頼性を著しく低下させる。

このため、リード抜けを防止し、耐酸性を向上させる目的で内部リードの形状について使々の提案がなされている。

第6 図は従来の内部リード4 の形状を示す平面図であって、第6 図(a)は内部リードに丸穴1 1 を開孔させたもの、第6 図(b)は突起部1 2 を設けたもの、第6 図(c)は切欠き部1 3 を設けたもの、第6 図(d)は屈曲部1 4 を設けたものである。このような形状の採用により掛脂

向上と相俟って 従来 セラミック パッケージを 使用していた 分野にも広く 使用されるように なっている。 対止型のパッケージには、ワイヤボンデ 無 硬 の 中に入れ 然 硬 化性 プラスチック 樹脂でモールド する 樹脂 封止 型の ものと、 セラミック 基板の 上に 搭 板した ワイヤボング 後の 集 る の よい ブ に 適 用 さ め り、 後 者 は 特 に 大 電 波 の 流 れ る チップ に 適 用 さ

これらの封止型パッケージでは封止が完全に行われて外部リードの抜けがなく、また外部リード と封止材の境界部にはがれ等による空感が発生しないことが要求される。

すなわち、半導体接置は第5回の断面図に示すように集積回路チップ1はリードフレームのペッド部2に導電性接辞解3等によりダイボンディングされており、ペッド部2の周囲に配設された内部リード4と集積回路チップ1上の電板6とは合またはアルミニウム等の金融ワイヤ7で接続され

特開昭61-1042(3)

統した外部リードと、を備えた半線体装置を備え ており、耐湿性の優れた高集積化半線体装置を得 ることができるものである。

また、他の本発明においては、半導体チップと、この半導体チップの周囲に配設されて前記半導体チップと接続され、かつ前記半導体チップとの接続され、かつ前記半導体チップとの接続され、かつ前記半導体チップとの接続のおいているのである。(発明の実施例)

以下、図面を参照しながら本発明の実施例のいくつかを詳報に説明する。

第1図は木発明にかかる半導体接口の高成を示す断面図であって、第5図と同様、半導体チップ
1はリードフレームのペッド部2に帯路性接近の高いによりダイボンディングされ、ペット部2の
周囲に配設された内部リード20は半導体されてい
1上の電極6と金属ワイヤアにより接続されてい
5、これらは熱硬化性樹脂8により封止されている。樹脂8外には内部リード20に運続した外部

リード 2 1 が設けられている。この実施例においては内部リード 2 0 に四部 2 2 が形成されている。この凹部 2 2 はリード 及 2 5 0 μに対し 5 0 μ 程度である。

第2 図 および 第3 図 は 他 の 実施 例 を 示 す 断 面 図 で あって、 内部リー ド部 分を 中 心 に し て 悩 い て あ る。

第2回においては内部リード20の両面に凹部 22および23が交互に形成されている。

このような凹部は各種の方法で形成することができるが、一般的にはリードフレームをアレスで打抜く際に型を用いたコイニングを行う方法と、エッチングでリードフレームを抜く際に所望部分をさらにエッチングする方法が採用される。

第3 図は内部リード20上に凸部24 を設けて 厚さを変化させたものである。この凸部24 はめ っき、溶射等により金属を付否させることによっ て形成される。

以上のような凹部あるいは凸部は樹脂と内部リードをかみ合わせ、また接触面積を増大させるか

ら、リードは抜けにくくなり、水分が役人しにく くなって耐湿性が向上する。

新4回は本発明にかかる半導体装置に使用される内部リード30の様々の実施例の協成を示すであるって、所面形状は第2回に示したものであるとして描いてある。第4回(a)では厚さの変化と共にリード幅を変化させる切欠を都31を有している。また第4回(b)では突起都32、第4回(c)では円形孔33が設けられリード福を変化させている。第4回(d)においては内のリード30自体が配血部34を有しており、リード4に対し、見かけのリード福を増大させている。

このように厚さ変化と幅変化を共に有する内部リードでは、側断と内部リードの接触面積がさらに増大するため耐湿性をさらに向上させることができる。

以上の実施例においては、 樹脂封止型の半導体 装置について説明したが、 低融ガラスにより封止 が行われるいわゆるサーディップバッケージにも 適用することができる。 また、厚さ変化部、幅変化部の形状は実施例に示したものの他あらゆる形状を採用することができ、それらの数、大きさら遊업選択することができる。

さらに厚さ変化部は実施例ではリード 幅全体に わたっているが、その必要は必ずしもなくリード 幅の一部に厚さ変化を設けてもよい。

#### (発明の効果)

以上のように、木発明においては内部リードの厚さ変化を利用して対止体との密名性を向上させているので、真集観化された対止型半導体装置においても外部リードの抜けを招くことがなく、また対止体のはがれるが生じないことから耐湿性を向上させることができる。

また、内部リードの厚さ変化部と幅変化部を切 有する本発明においては、対止体と内部リードの 接触面積増大に伴って外部リードの固定と耐湿性 をさらに良好にすることができる。

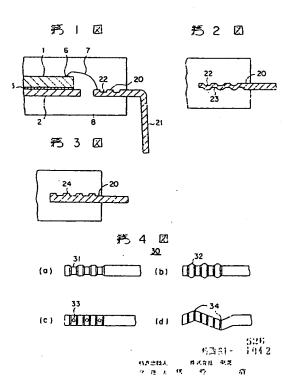
### 特開唱 61-1042(4)

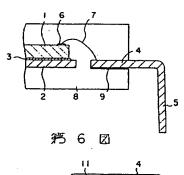
#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本見明にかかる半導体装置の格成を示す断面図、第2 図および第3 図は他の実施例の内部リード部分を示す断面図、第4 図は他の本発明にかかる半導体装置に使用される内部リードの構成を示す平面図、第5 図は従来の半導体装置の形成と問題点を説明する断面図、第6 図は従来の半導体装置に使用される内部リードを示す平面図である。

1 … 半砂体チップ、2 … ベッド部、4 . 20.30 … 内部リード、5 . 21 … 外部リード、22 . 23 … 凹部、24 … 凸部、13 . 31 … 切欠き部、12 . 32 … 円形孔、14 . 34 … 風曲部。

出順人代理人 猪 腴 清





**汚** 5 図

